**Requested Patent** 

JP60246635A

Title:

**AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS:** 

Abstracted Patent

JP60246635:

**Publication Date:** 

1985-12-06 :

Inventor(s):

UKAI KATSUZOU; others: 03;

Applicant(s):

NICHIDEN ANELVA KK:

**Application Number:** 

JP19840103098 19840522 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302; H01L21/68;

Equivalents:

JP1687724C, JP3057611B

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve yield by a method wherein auxiliary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auxiliary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION:Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by auxiliary substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D. F.

# 19日本国特許庁(JP)

40 特許出額公開

# 母公開特許公報(A)

昭60-246635

@Int\_CI\_4

规则記号

庁内整理 号

母公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68

B-8223-5F 7168-5F

客査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 自動基板処理装置

❷特 顧 昭59-103098

**母出 顧 昭59(1984)5月22日** 

砂発 明 者 鑑 飼 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 砂発 蚏 者 斉 臣 餌 夫 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 母発 蚏 老 Œ 中 375 E 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 伊発 剪 者 吉 田 達 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 蚉 砂出 頭 日電アネルバ株式会社 東京都府中市四谷5-8-1

朝 維 #

#### 1.発明の名称

自動基板処理技能

### 2.特許請求の範囲

3.発明の評細な説明

#### (料用分對)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用いる半導体基象等の自動基板処理装置に関するものである。

#### (背景技術)

高密度に無核された半導体デバイス等の製造では生産手管りを改善することが きわめて重要である。 生産手割り モ上げること で布少かつ 貴重な 受 似を 有効に 岳用し、コスト 佐衣を 計ることができる。

高智度集後半年体デバイスの生産を割りに影響を与える役因として、活象の復送その他の前処理工程における光牧(例えはシリコンウェーへ)へのゴミ(複数粒子を含む)の付着がある。例えば高智度集成回路の設立工程の中には1mm前後の寸法のラインアンドスペースのエッチング工程があるが、との工程で1~2mm前後の敬粒子がエッチング処理的の品板に付着すれば、その物質にエッチング用マスクとして作用し、その場所にエッチング不良(エッチング表り)を生する。エッチ

特別460-246635(2)

ング残りがAI配線の加工時に生するとき、 それ は十なわち製造のショートとなり半導体デバイス は動作しなくなり参加りを低下させる。

とうした前処理工程におけるゴミ及び数粒子の付着の原因には、(1)作業者の不在底によるもの、 切器板の脱層に使用するピンセットなどの意具の 汚染によるもの、切断板処理に作って不可避的に 生ずるものがある。これちのうち、(1)、切項は作 来者の介征によって生するもので、これの原会を 目指して的処理工程を出来るだけ作業者を煩わさ ないものにする自動化発度のほ用が増加している。

さて、結2回は従来のドライエッナンダ工程における自動基板処理袋童の被略を示す例である。 被処理基板11はカセット10に1枚または飲め 枚収的された状態で終2を続けて右方の外気側か らカセット試1に投入放置される。被処理基板1 1はこのあと、トランスファー室5に設けられた フォータ6によって自動的にエッテンダ室7の数 板8上に改けられたステージ9に搬送される。 別 1回では電低8の上に台計8個のステージ9が放 げられているためとれに8枚の被処理基板を配して8枚が一群となって同時にエッチングされるがカセット10円にたまたま8の整数倍の枚数の空を板11がない場合には、電板8上に不足分の空をステージを生ずるととことなる。との状態でエッチングを行なうと、空をステージは速度の結びでエッチングされたり、あるなどし、損傷あるいはで変されるなどの問題を生ずる。とのため、こうはないなりにはままっていまっていまっている。

との補助器板は、被処理器板11が入っているカセット10をカセット室1に搬入する時に、作業者が被処理器板11の枚数を数えて、それが開配した一件の枚数の8の整数値になるように興整しているもので、との場合の基板の出し入れにはピンセットを用いているが、とれがゴミの発生を促送することになっている。との枚数減速作臭は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、
アンローディング(回収)作業時にも必要である。
即ち、 幽示のように、処理族の基板にはカセット
塩 3 に配置されたカセット 1 5 内に補助基板と一
器に回収されるので、カセット 2 3 からカセット
1 5 を収り出した際に不要な痛助基板を抜き取る
作業が必要である。この際にもゴミ付着の俵会を
生ずる。 ばって、上記の作業を自動化するとと
を 必要となる。

### (発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。即ち、上記の第2回の装置を悪板処理部として、その前・被投に基板搬送装置かよびそれに連なる悪板収納装置を設備し、蒸板収納装置には、被処理器板と、ダミー用の補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、これに対応して基板搬送装置には次の(A)、(B)の機能を持たせたものである。

(A) 蓄板収納袋似から蓄板処理部に搬送する被処

理基板の個数が、前配の一群の枚数(前配では 8枚) 化達しないときは、補助基級収納のカセットから、不足枚数だけの補助基板を収出して 搬送する。

(B) 基板処理部から基板収納袋壁に基板を敷送するときには、基板を処理廃基板と補助基板に区別してそれぞれのカセットに収納する。

#### (突施例)

第2回のB部の基板搬送装置60と基板収納装

置70は本実施例で付収された部分である。必要 収納装款 7 0 の内では処理的の被処理的収2 1 は ・カセット20に収納され、処型象の基板31はカ セット30に収納され、ダミー用の補助基本51 はカセット41.42K収納されている。カセッ ト窓1、3 K 協定されている鉄道のカセット10 、15と基板収納装置70の各カセットの間の基 板の散送を基板搬送装置60が受持つ。 即ち、カ セット宜1のカセット10の被処理法収11がな く立った場合には、単2を始いて、岳坂収納鉄質 70内にあらかじめ投入されている被処型芸板2 1 がカセット20から、鍛送器じて搬送されてく るようになっている。そしてとの場合、もしカセ ット21にセットされている岩板の枚数が、エッ ナンダ宝7に改けられたステージ9の値数(とれ) は一世で処理される枚枚であって、図の場合は8 個)の参数低になっていまい場合には、(との検 出はカウンターの数量などで比較的簡単に行なわ れる。因示していない。)不足枚数だけの補助用 お似ちlがカセット41より散送器F-D-Cを

なか、上述の核処理基板個数の検出とそれに基づく補助基板の追加と、処理終基板と補助基板の 区分けと各カセットへの扱分け扱売などは、物単 な記憶装置と中央処理装置をそなえた電子的な制 舞器(第1回に1点額級のプロック80で示す) を、基板販送装置60に付款して行わせることで

も、容易に選取できる。 補助無額5 1 のカセット4 1 または4 2 への収納は4 1 ・ 4 2 の一方が見たは 4 2 への収納になった時間ではなった時間ではなった。 というのではないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないののでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないののかでは、ないのかでは、ないのかではない。

さらに、本実施例には、次の概次的効果がある。 即ち、実工程に先だって基板処理部のウェーミン グアップを行うことがこの物の装置では不可欠で あるが、その場合、被処理基取用のカセット20 に、放然に基板を鍛入せずに、稼動を開始すれば 補助用基板が自動的に必要改基板処理部1に販送 され処理され、かつ返送されその動作が缺乏され て所望函数のウェーミングアップが実行されると いう効果がある。との歌の装置の情静性も確保される。

以上は本発明の一実施例をドライエッチング装置について評価に述べたものであるが、エッチン 装置に限定されるととなく本発明は半導体製造装置やで他の処理工程にも広範囲に利用できること はいうまでもない。

#### (発明の効果)

本発明の自動基板処理技能は、タリーンルーム 内への作業者の立入りを低減し、ゴミの発生付着 の機会を低小にし、処理基板の参留りを向上させ る効果がある。自動化による省力の効果も著るし

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の自動基板処理接触の 概略図、第2回は従来の基板処理接触の数略図で ある。

1.3… カセット室 、 5…トランスファー室 7……エッチング室 。 6…フォーク

### 特度場60-246635(4)

8 ... ... 生 化

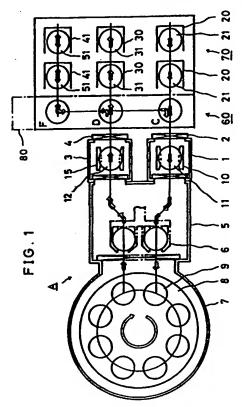
10,15,20.30.41,42 ... カセット

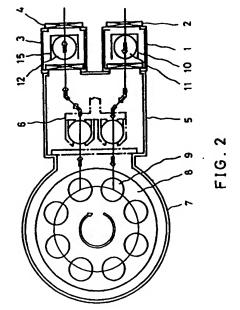
11;21…被处理基板,12,31…处型贷基板

,60 …… 盖板搬送装置

70 …… 茜椒似钠获量

日電アネルパ株式会社 **特許出順人** 





# 手 校 補 正 呰 (自晃)

昭和59年7月13日

**特許庁長官** 

1. 事件の表示

配和59年特許順第103098号

2 発明の名称

自動搖板処理裝置

3. 補正をする者

符許出顧人 事件との関係

住 所 東京都府中市四谷5-8-1

氏名 日電アネルパ株式会社

月 4. 補正命令の日付

5. 補正により増加する発明の数

6. 植正の対象

明繝 の発明の詳細な説明の欄。図面。

7. 補正の内容

別紙のとかり



# #**FF**\$60-246635(5)

#### 植正の内容

- 1. 明維各部3頁20行目の | 1 図では」を [ 2 図では」と補正する。
- 2. 利第6頁11行目の「0の形状」を「0かまび15の形状」と補正する。
- 3. 何20行目の「幕2関のB部」を「第1関の」 と補正する。
- 4. 図面の第1図の符号の一部を転付図面の赤字の如く補正する。

即 5、 部 1 図の符号の左上部の「4 1」を「4 2」 K 橋正する。

(以上)

